



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

**INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA
EDITAL REGULAR DE SELEÇÃO Nº 001/2025 - MESTRADO E DOUTORADO 2026**

NÍVEL: MESTRADO

Inscrição	Candidato(a)	Linha de pesquisa
001 M	Carlos Átila de Araujo Naves Soares	Engenharia de sistemas em processos
002 M	Eduarda Eloá Lucas Ferreira	Engenharia de sistemas em processos
003 M	Fernanda Araújo de Oliveira Campos	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
004 M	Déborah Oliveira da Silva	Engenharia de sistemas em processos
005 M	Betania Drosdrocky Gonçalves	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
006 M	Gustavo Spagnol Campos	Engenharia de sistemas em processos
007 M	João Lucas Nascimento Pereira	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
008 M	Tomás Mordente de Souza e Carmo	Engenharia de sistemas em processos
009 M	Leonardo Henrique Prado dos Santos	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
010 M	Bruno Eduardo Marçal Lopes	Engenharia de sistemas em processos
011 M	Henrique Barbosa Hollerbach	Engenharia de sistemas em processos
012 M	Otavio Augusto Silveira	Engenharia de sistemas em processos
013 M	Pollyanna Rocha Dos Santos	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
014 M	Lucas Ribeiro Coelho	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
015 M	Isabela Pereira Domingos	Engenharia de sistemas em processos
016 M	Ellen Alves Santos	Engenharia de sistemas em processos
017 M	Pedro Henrique Duarte Costa	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia

018 M	Júlia Pimenta Perdigão Vieira	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
-------	-------------------------------	--

NÍVEL: DOUTORADO

Inscrição	Candidato(a)	Linha de pesquisa
001 D	Roberta de Souza Lima Magalhães	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
002 D	Ígor Lopes de Almeida	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
003 D	Carolina Righi Araújo	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
004 D	Brenda Letícia de Sousa Pessoa	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia
005 D	Rafael Bruno da Cunha Fonseca	Tecnologias limpas, materiais e nanotecnologia

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2025.